

BL39XU

アップグレード完了後の状況

X線吸収・発光分光

X-ray absorption and emission spectroscopy

公益財団法人 高輝度光科学研究中心 (JASRI)
放射光利用研究基盤センター
分光推進室

河村 直己

東 晃太朗, 登野 健介
三浦 芳樹, 稲田 達彰

BL39XU: After upgrade

Commissioning: January 2024~
Public use: July 2024~



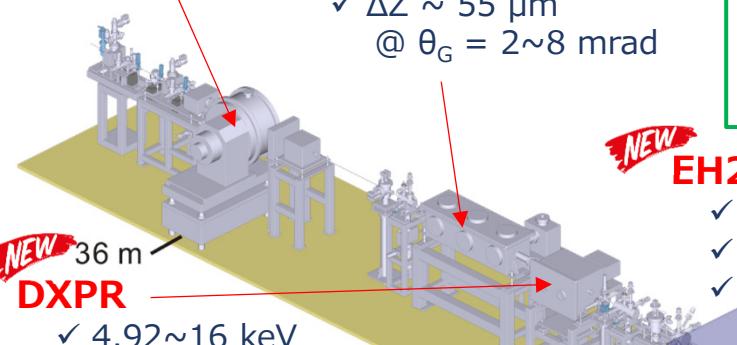
DCM

- ✓ Si 111/220

NEW

HCM → Co-axis exit

- ✓ $\Delta Z \sim 55 \mu\text{m}$
 $\text{@ } \theta_G = 2\text{--}8 \text{ mrad}$



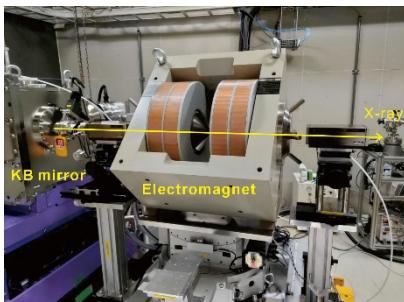
EH1-KB → As designed

- ✓ $1 (\text{V}) \times 10 (\text{H}) \mu\text{m}$ @ 4.92~30 keV
- ✓ $1 \times 10^{13} \text{ photons/s}$ @ 30 keV
- ✓ Defocusing: $> \square 30 \mu\text{m}$

EH1: 複合極限環境下X線分光

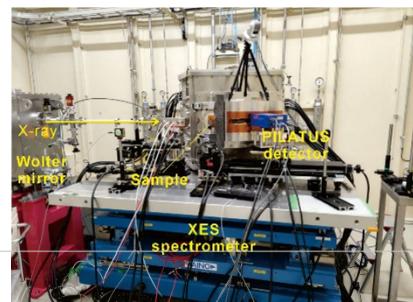
XAFS・XMCD + XRD

- ✓ High magnetic field
- ✓ High pressure



EH2: X線発光分光

- XES・HERFD-XAFS・XRS
- ✓ Low (high) temperature
 - ✓ Operando/in-situ meas.



◆ HCM の導入 → ナノ分光イメージングの強化

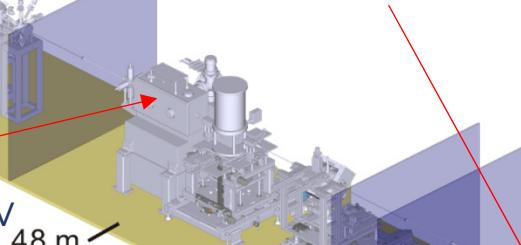
◆ DXPR の導入 → 直線・円・楕円偏光の自由度の提供

◆ KB & Wolterミラーの導入 → 分光計測の高効率化

◆ EH2 の新設 → 高ニーズ & アクティビティXES/HERFD の利便性向上

EH2-Wolter → As designed

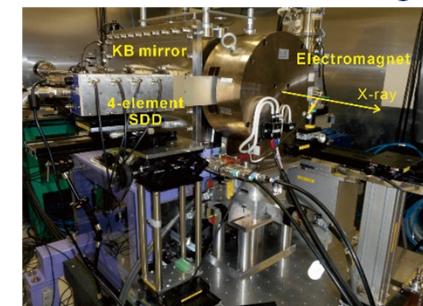
- ✓ $1 (\text{V}) \times 15 (\text{H}) \mu\text{m}$ @ 4.92~20 keV
- ✓ $3.7 (\text{V}) \times 5.0 (\text{H}) \mu\text{m}$ with virtual slit
- ✓ $1.5 \times 10^{13} \text{ photons/s}$ @ 20 keV



EH3: X線ナノ分光

XAFS・XMCD, XRF, Imaging

- ✓ Magnetic field
- ✓ 2D/3D-XAFS・XMCD imaging



66 m

76 m

EH3-KB → No change

- ✓ $75 (\text{V}) \times 107 (\text{H}) \text{ nm}$ @ 12 keV
- ✓ $\sim 10^{11} \text{ photons/s}$

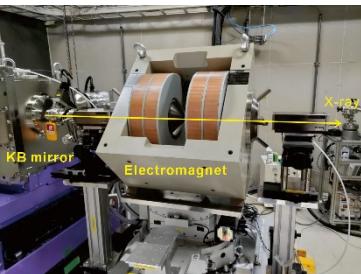
EH1: 複合極限環境下X線分光

- ✓ XAFS・XMCD
- ✓ 入射X線: 4.92 ~ 23 keV
- ✓ 可変偏光
- ✓ 強磁場・低温・高圧
- ✓ 検討中:
 - 高圧 XRD @ 30 keV

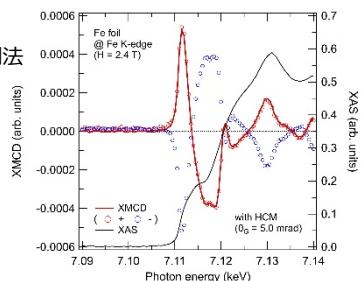


電磁石

円偏光変調法
XMCD

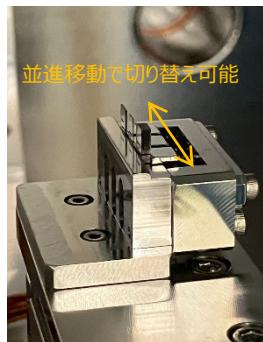
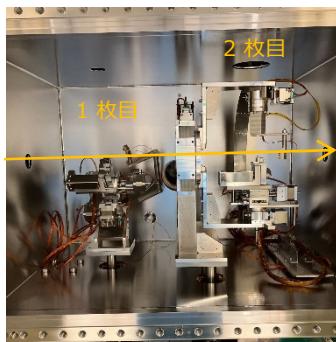


超伝導磁石

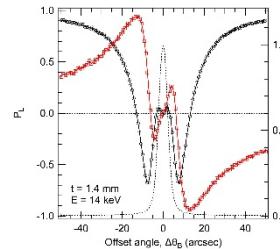


OH: X線移相子

- ✓ 利用可能エネルギー: 4.92 ~ 23 keV
- ✓ 2枚移相子 → 直線偏光面の自由度
- ✓ 最大 6 枚の結晶を真空破断することなく交換可能

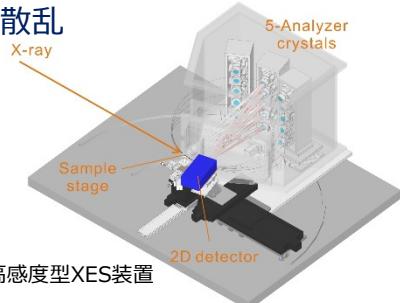


ダイヤモンド移相子
Single vs. Double

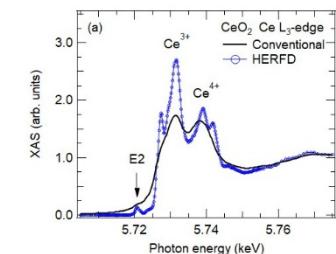
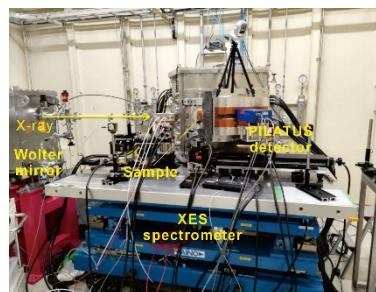


EH2: X線発光分光

- ✓ XES・HERFD-XAFS・X線ラマン散乱
- ✓ 蛍光X線: 4.4 ~ 27 keV
- ✓ 低温 XES・HERFD-XAFS
- ✓ 検討中:
 - 高温測定
 - in-situ/operando 測定
 - ハイスループット自動計測



高感度型XES装置

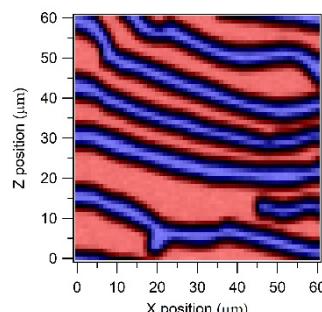


EH3: X線ナノ分光

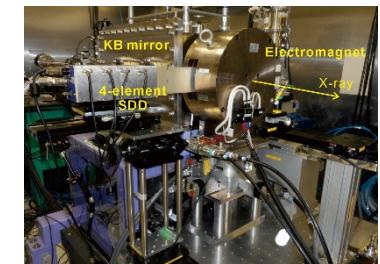
- ✓ ナノXAFS・XMCD
- ✓ 走査型 XRF (< 16 keV)
- ✓ 2D/3D-XAFS・XMCD imaging



高感度 7 素子 SDD



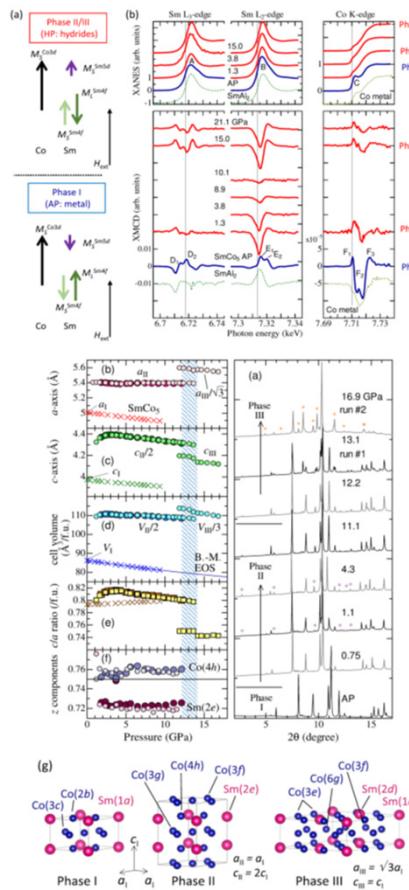
GdFeCo膜のXMCDイメージング
(60 × 60 μm, 1 μm step (15分程度))



BL39XU: Scientific targets

EH1: 複合極限環境下X線分光

- ✓ Temperature-pressure phase diagram
- ✓ XAS: electronic state & local structure
- ✓ XMCD: magnetism
- ✓ XRD: long-range order, structure



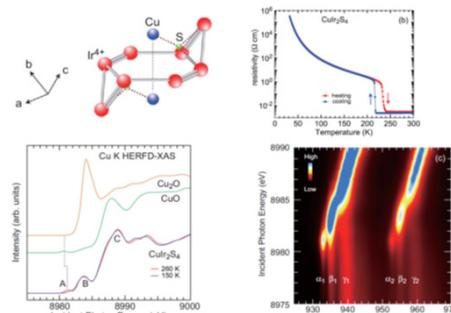
- Electronic states due to hydrogenation:
- ✓ Structural phase transition
 - ✓ Magnetic phase transition
 - ✓ Electronic states of Sm & Co

N. Ishimatsu et al., Phys. Rev. Mater. **7**, 024401 (2023).

EH2: X線発光分光

- ✓ Precise valence estimation & chemical shifts
- ✓ Electronic states under extreme conditions
- ✓ Symmetry in electronic orbitals using X-ray polarization

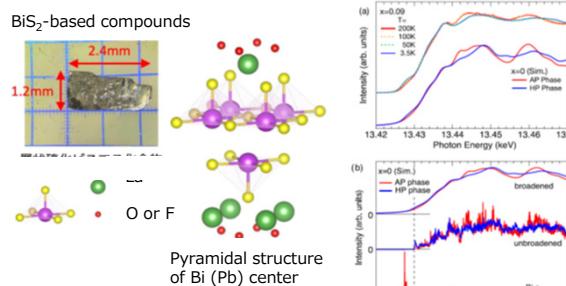
Metal-insulator transition: origin of phase transitions



- Electronic states due to phase transition:
- ✓ Metal-insulator (MI) transition
 - ✓ Cu valence & bonding states

H. Sato, et al., Phys. Rev. B **106**, 155151 (2022).

BiS₂-based superconductors: toward high performance



Observation of electronic states:

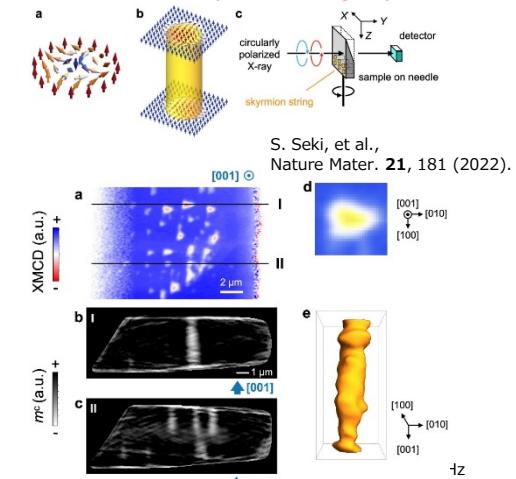
- ✓ Bi 6d + 6s DOS
- ✓ Different profile dependent on the properties

A. Yamasaki, et al.,
Phys. Rev. B **109**, 045131 (2024).

EH3: X線ナノ分光

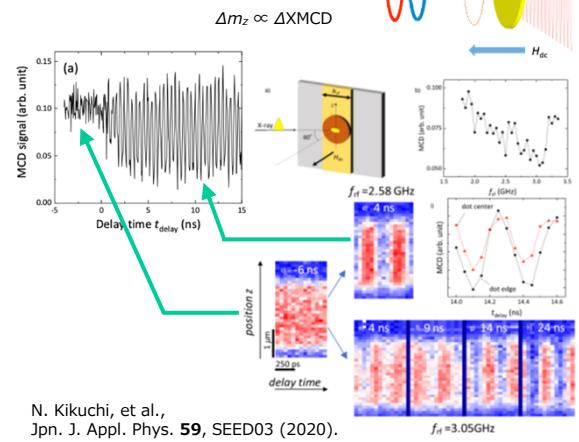
- ✓ XAS/XMCD in the micro-region (~100 nm)
- ✓ Element-specific/magnetic 2D/3D imaging
- ✓ Pump-probe experiments using laser, AC current, etc.

Direct observation of skyrmion strings by XMCD-CT



S. Seki, et al.,
Nature Mater. **21**, 181 (2022).

Detection of AC spin currents by magnetic resonance XMCD

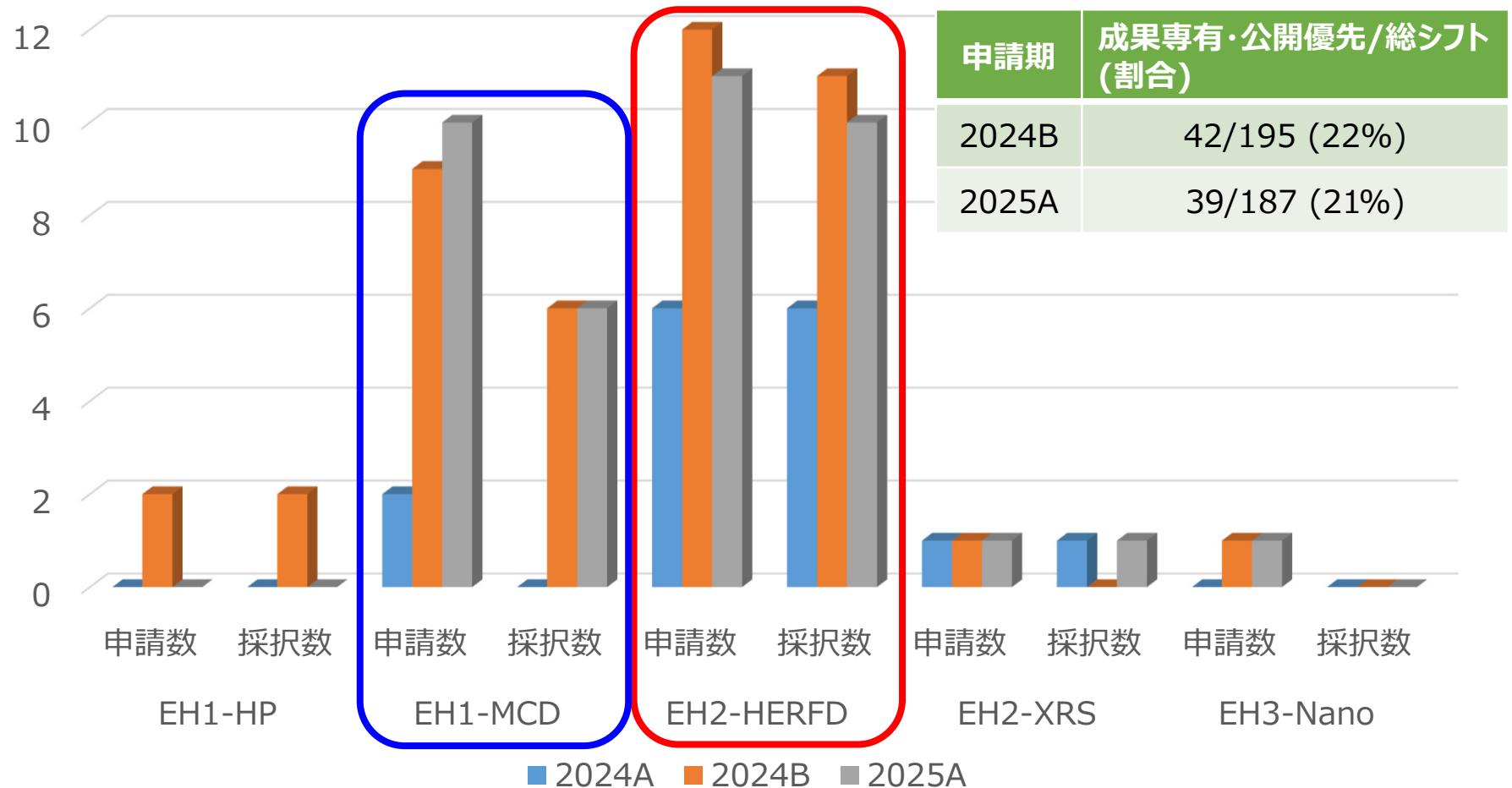


N. Kikuchi, et al.,
Jpn. J. Appl. Phys. **59**, SEED03 (2020).

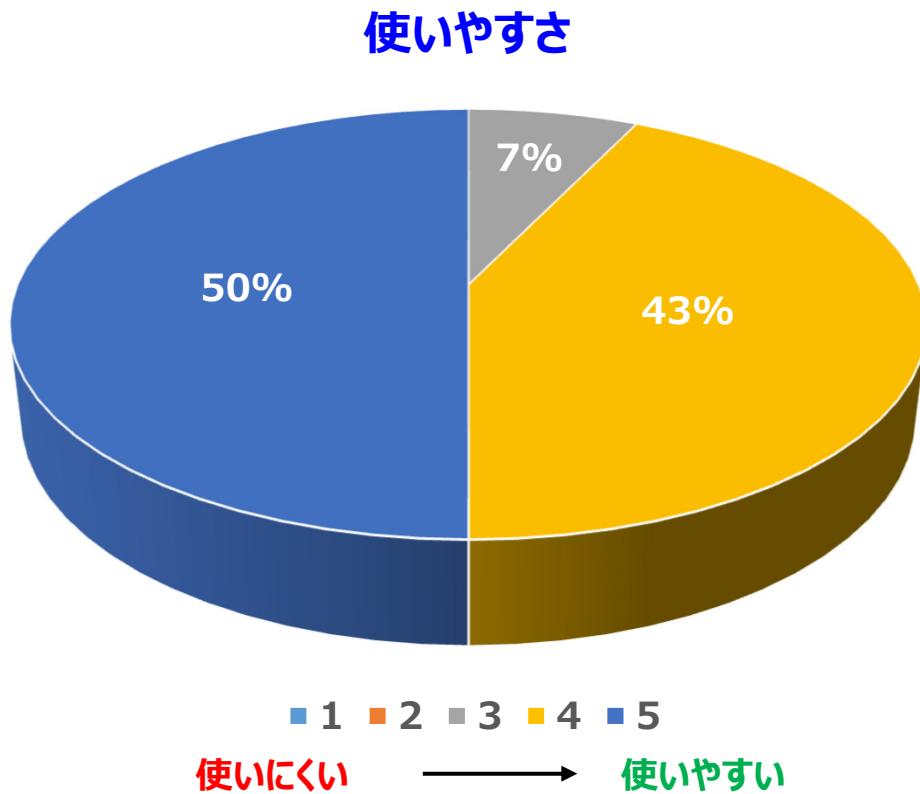
BL39XU: Proposals

EH2: XES/HERFD+XRS の利用が大半 + EH1: XMCD の利用の回復

BL39XU: アップグレード後の課題申請数/採択数



BL39XU: アンケート



- これまでと同様のユーザーインターフェースで対応できたため
- サンプルのアライメント調整や測定ソフトの扱いがわかりやすい
- 初めての利用でも定常操作であれば問題なく使うことが出来た
- 拡張性が高く、持ち込み装置を利用しやすかった
- サンプル周りのスペースが広くなり、in-situ実験のセットアップが格段にやりやすくなった

改善希望:

- サンプル周りの配置が改善されており実験し易かった
- 磁場・温度による状態が安定するまで数時間待つ必要があった
- やや手狭

利用制度:

- 募集回数/年の増加 (3, 4, 6回/年)
- BL01B1/BL14B2と同じであれば通常のXAFSとHERFD-XAFSの使い分けがしやすくなる